



【コメント】
FPC
FPC 顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

1-6-2 その他（残銅）／其它（残余铜）／Others(residual copper)

1-6-2-1 ET ノズル詰り残銅／ET 喷嘴堵塞的残余铜／Residual copper by clogged etching nozzle

【特徴】裾残り状に出来ている残銅で、短絡などと同居していることも多。発生が E T コンベアの流に平行な特定列上に限定され、不良が発見される迄のロット全数に発生

【特征】有末端的残余铜，多数与短路等不良并存。发生位置限于 ET 流动方向平行的特定列，发现时整个批号都不良。

【Characteristics】Residual copper in tailed form. Frequently coexists with short. It is formed only along a specific line parallel to the moving direction of the etching conveyor. All the products of a lot are affected until the fault is found.

【起因・判断ポイント・発生工程】E T ノズルが詰まって、そのノズルから E T 液が出なくなった為その部分の E T が損なわれて出来たもの（E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】ET 喷嘴堵塞，不能喷射 ET 液，影响该部分的 ET 而发生的（ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Reduced spray of etchant due to clogged nozzle prevents etching on this area to cause the defect. (Etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×